PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

02-033843

(43)Date of publication of application: 05.02.1990

(51)Int.CI.

H01J 37/147 H01J 37/04

(21)Application number : **63-183623**

(71)Applicant: HITACHI LTD

(22)Date of filing:

25.07.1988

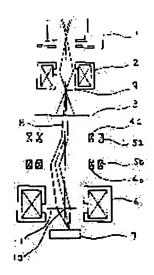
(72)Inventor: SATO MITSUGI

(54) SCANNING ELECTRONIC MICROSCOPE

(57)Abstract:

PURPOSE: To incline beams on a sample so as to enable scanning without using an object lens of specially large aperture by arranging a two-stage deflecting system for scanning and a two-stage optical axis controller on the power source side from the final stage object lens, and making the two-stage deflecting system for scanning control scanning electron beams so that the fulcrum may be positioned at the main face or its vicinity of the final stage object lens.

CONSTITUTION: Primary electron beams emitted from the power source of a scanning electronic microscope are condensed by a condensing lens 2 and crossover is made at the object point of an object lens 6. This crossed primary electron beams are restricted by an object lens diaphragm 3 and are focused again on a sample 7 by a lens 6. On the other hand, the primary electron beams are scanned so that the lens main face 11 or the deflection fulcrum 10 of the scanning electron beams in its vicinity may become a fulcrum by the two-



stage deflecting system for scanning 4a and 4b. And image distortion at the time of low magnification is restrained to the minimum, and in this condition DC signals are let flow to a two-stage deflecting system 5a and 5b which is arranged for optical axis control, and the central orbit of the primary electron beams is deflected with the object point 9 of the lens 6 as a fulcrum, and the primary electron beams 8 are inclined only by angle θ on the sample 7.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

⑩ 日本国特許庁(JP)

10 特許出願公開

平2-33843 ⑫ 公 開 特 許 公 報(A)

®Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成2年(1990)2月5日

37/147 H 01 J

B

7013-5C 7013-5C

審査請求 未請求 請求項の数 4 (全5頁)

走查電子顕微鏡 ◎発明の名称

> ②特 頭 昭63-183623

顧 昭63(1988)7月25日 22世

薩 茨城県勝田市市毛882番地 株式会社日立製作所那珂工場

株式会社日立製作所 勿出 願 人

東京都千代田区神田駿河台 4 丁目 6 番地

個代 理 人 弁理士 小川 勝男

外2名

1. 発明の名称 走查電子顕微鏡

- 2. 特許請求の範囲
 - 1.細く絞つた電子線を試料上で走査し、該走査 電子線によつて得られる信号により走査像を得 る走査電子顕微額において、最終段対物レンズ より電子源例に2段の走査用偏向器と2段の光 翰制御用偏向器を配置し、走査電子線の支点を 前記対物レンズの主面又はその近傍となる如く 前記走査用の2段の偏向器を制御すると共に、 走査電子線の中心軸(光軸)を前記対物レンズ の物点を支点として偏向する如く前記光翰制御 用の2段の偏向器を制御し、試料上での走査電 子線を傾斜させることを特徴とする走査電子顕 微鏡.
 - 2. 前記光輪割御用の2段の偏向器に与える偏向 信号の比を可変する手段を備えている特許額求 の範囲第1項記載の走査電子顕微篇。
 - 3.前記光輪制御用の2段の偏向器に与える偏向

信号に交流信号を重ねる手段を備えている特許 請求の範囲第1項又は第2項記載の走査電子頭 微黛.

- 4. 少なくとも2台の像観祭用CRT装置を有し、 これらに2段の光軸制御用偏向器に与える異な る2つの信号値に対する走査像をそれぞれ表示 させることを特徴とする特許請求範囲第1,2 又は3項記載の走査電子頭微鏡。
- 3.発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は走査電子顕微鏡、特に走査電子線を試 料上で傾斜してステレオ観察するのに好適な走査 電子顕微鏡に関する。

〔従来の技術〕

走査電子線を傾斜させる通常の方法は、特開昭 58-147948号公報に記載されているように、大口 径対物レンズの軸外に平行一次電子線を入射させ るものである.

(発明が解決しようとする課題)

しかし、そのような技術は、ピームを試料上で

特閉平2-33843(2)

大角度に傾斜することに関してはすぐれているが、 大口径対物レンズを使用する必要と、一次電子線 を平行にして対物レンズに入射する必要があるた め、以下の問題点を生じる。

一般に対物レンズの穴径を大きくすると、球面 収差係数 Cs は小さくなる傾向を示すが色収差係数 Cc は逆に急級に大きくなる。これは、同一試料位置に対して、対物レンズの穴径を大きくすると、対物レンズの磁界分布の範囲が広がり、結果として対物レンズの焦点距離が長くなるために生じる。

一方、走査電子顕微館の分解能は、球面収整係数Csに対しては1/4乗(Cs¹/⁴)に比例し、色収差係数Ccに対しては1/2乗(Cs¹/²)に比例して惡くなる。即ち、球面収差係数Csが多少小さくなつても、分解館はほとんど向上しないのに対して、色収差係数Ccが大きくなると、分解館は急激に悪くなることを示している。従つて、走査電子顕微鏡の基本性館をできるだけ良くするには、大口径対物レンズは得管とは含えない。

低倍率時の必が大きく至む問題がある。また、一次日子線の傾斜角変化に対する必ずれ等、ステレオ 敬祝奈に関しては、ほとんど考慮されていない。

本発明の目的は、ビーム傾斜するために、特別に大口径の対物レンズを使用せず、また、対物レンズを使用せず、また、対物レンズに入射する一次電子線を平行にしなくても、ビームを試料上で傾斜して走査することができ、しかも、低倍率時における走査像の重を最小に抑えて、試料を傾斜せずにステレオ色を観察することができる走査電子顕微線を提供することにある。

本発明によれば、最終段対物レンズより電子源 倒に2段の走変用低向器と2段の光輪制御用低向 器が配置される。2段の走変用低向器は走変電子 線の支点が最終段対物レンズの主面又はその近傍 に位置する如く制御され、2段の光輪制御用低向 器は走変電子線の中心軸(光軸)が最終段対物レ ンズの物点を支点として低向される如く制御され る。

(作用)

第2点として、前記の技術では、ビームを大角度に傾斜して、しかも非点収差の発生を大力をして、力物レンズに入射させる一次では、中ではならないのでは、一次をはいからないのでは、一次を変えることが、過常の変えたり、光学系のは、中を変えることが、選手を変えために、をです、が変をなったが、できないがならず、機能をなっては、通常の変をなったが、できないがならず、機能をなっては、できないがある。

第3点として、前記通常の技術の実施例では、 一次電子線の走査は全て一段の偏向器である。 周知の通り、走査電子顕微原では、通常、対物レンズの電子顕倒に走査用の偏向器を設けて、走変色の歪を最少にするために、対物レンズのほぼ主面近傍を支点とする線に一次電子線を走査するのが理想的である。このためには、個向器は少なくとも二段必要である。従つて、前記通常の技術では、一段傾向による一次電子級の走査によって、特に

以上のように、2段の走査用仍向器は走査電子 想を最終段対物レンズの主面又はその近傍にある 点を支点として走査する機に協定、2段の光粒制 御用堀向器は走査電子線の中心館(光韓)を最終 段対物レンズの物点を支点として傷向する様に協 く。

したがつて、 本発明によれば、 前述した本発明 の目的が遠成される。

(実施例)

特開平2-33843(3)

様に、光報制御用に配置した2段の偏向器5 a 及び5 b に直流信号を流し、一次電子線の中心軌道 (光報)を対物レンズ6の物点9を支点とする機 に偏向すると、試料7上では、一次電子線8の中心位置は変わらずに、一次電子線8が8だけ傾斜

この様に対物レンズ6の物点9を支点として傷肉器5 a 及び5 b で軌道を傷向し、更に走査用傷向器4 a 及び4 b で対物レンズ主面又はその近傍を支点とする機に一次電子線8を走査すると、第3図の点線で示す様な走査軌道となり、この様な走査にすることで、低倍率時においても走査像の歪が少なく、しかも走査ビームを傾斜することができる。

本発明の考え方で傾斜できる実用的な角度は、 対物レンズ下部に試料を配置するタイプの走査電 子類微鏡で±10°程度、対物レンズ磁極間に試 料を配置するインレンズタイプの走査電子類微鏡 で±15°程度までであるが、通常のステレオ像 観察には、±5°~±10°までの傾斜角で充分 であるため、本発明で充分ステレオ像観察ができ *

第4回はステレオ像観察のための走空電子関係像の主要部の構成を示すものである。ステレオ像観察のためる。ステレオ像像の主要部の構成を示すものである。ステレオなのは、異なる傾斜角で一次電子線を走空傾斜のでは、野のでは、18人では、19で設定用可では、19で設定をでは、19で設定をできる。は料7とでの一次設入に対するとは、19で設定を対することで加算器14に加速に、光光・発展の切り換えを行な、交流発生器16をスクチュをのいかが動かない。後によって走空像の中心が動かない。後には、15をONすることで加算器14に加速に、光光・発音によって走空像の中心が動かない。後に対するには、20ではよい。なお、12a、12bは増幅器である。

スイツチ17とスイツチ22を連動させること で、2台の像表示用CRT装置23a,23bに ステレオペア像をそれぞれ表示することができる。

また、同一CRTを上下または左右の二分割表示 方式とし、その各々にステレオペア像を表示した り、同一CRT上に各々のステレオペア像を色分 けして重ねて表示することで、リアルタイムに試 料のステレオ像が観察できる。

光輪制御用偏向器5 a , 5 b への偏向信号は傾斜角度設定用可変抵抗器18及び19 を調整してその出力電圧を任意に変えることにより変えられるから、可変抵抗器18及び19を調整することにより試料面に対する垂直軸を基準としたプラスおよびマイナス方向のビーム傾斜角を受えることができ、更にプラス方向へのビーム領領人とマイナス方向へのビーム傾斜角を異ならせることにより、実際には試料を傾けることなしに、試料を傾けた状態でステレオペア像を得るのと同じ結果を得ることもできる。

光物制御用偏向器5a,5bによる偏向軌道は、 対物レンズの物点9を支点として偏向される。こ の精度が悪いと、ビーム傾斜角度を切り換えた時 に走空像の中心が移動してしまい、同一視野のス テレオペア像が得られなくなる。そこで、可変抵抗器13によつて、偏向器5bの信号量を変えて、偏向器5aと5bの信号比を変えてやると、偏向支点を対物レンズの物点9まで正確に合せることができる。具体的には、スイツチ15で交流信号16を偏向器5a,5bに加算して、該交流信号16によつて走査像の中心が働かない様に可変抵抗13を調整すればよい。

一方、試料から発生した二次電子は二次電子検出器20で検出され、像表示用CRT装置23a。23bのいずれかに表示させることができる。この場合、スイツチ17とスイツチ22は同期しており、CRT装置23a及び23bには、それぞれビーム傾斜角度の異なつたステレオペア像が表示される。

本実施例によれば、走査電子取機館の性能を保つたまま、一次電子線を試料上で傾斜させて、ステレオ像を高分解値でしかもリアルタイムに観察できる効果がある。

(発明の効果)

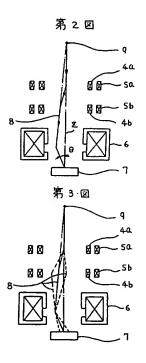
特開平2-33843(4)

代理人 弁理士 小川勝男

本発明によれば、ビーム傾斜用として特別大口径の対物レンズを使用する必要がなく、また対物レンズに入射する一次電子線を平行にしなくともビームを試料で傾斜して走査することができ、しかも低倍率時における走査像の歪を最小に抑えて、試料を傾斜せずにステレオ像を観察することができる走査電子顕微鏡が提供される。

4. 図面の簡単な説明

1 2 a , 1 2 b ··· 増 報路、1 3 ··· 可 変抵抗器、
1 4 ··· 信号加算器、1 5 ··· スイッチ、1 6 ··· 交流
信号額、1 7 ··· 傾斜角度切換スイッチ、1 8 ,
1 9 ··· 傾斜角度設定用可 変抵抗器、2 0 ··· 二 大電子 とと ··· 像表示切換スイッチ、2 3 a , 2 3 b ··· 像表示CRT 装置。



特開平2-33843(5)

